

文部科学省 ナノテクノロジープラットフォーム事業
産総研 微細構造解析プラットフォーム
令和3年度 第1回地域セミナー
& 文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ事業
産総研 マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)
令和3年度 第1回 セミナー

産総研では、研究成果である先端機器とノウハウを共用施設として公開しています。
このうちナノプロセッシング施設（NPF）と先端ナノ計測施設（ANCF）は、文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業と本年スタートのマテリアル先端リサーチインフラ事業に参画し、企業・大学・研究機関の皆様の多様なニーズに対するソリューションを提供しておりますので、本セミナーでご紹介いたします。

日時：令和3年10月20日（水）13:00～17:00

オンラインセミナー（Teamsで開催・事前登録制）
参加方法はお申込み頂いた方にご案内いたします。

オンライン
セミナー
先着50名
無料

事前登録締切：10月13日（水）

申込方法：ANCF事務局（ancf-info-ml@aist.go.jp）にメールでお申し込みください。

申込時の記載事項（必須）：お名前、所属（社名、組織名等）、Eメールアドレス
（任意）：ご住所（資料をご希望の方はご記載ください）
個別相談の有無（希望装置と相談内容も簡単に記載ください）



左のQRコードまたは下記URLからもお申し込みいただけます。
<https://forms.office.com/r/jUgi4NTSsz>



※セミナーのご参加にはインターネット環境が必要となります。

◆主催

国立研究開発法人 産業技術総合研究所
産総研微細構造解析プラットフォーム・産総研マテリアル先端リサーチインフラ

本件担当：産総研分析計測標準研究部門内・先端ナノ計測施設（ANCF）事務局



文部科学省 ナノテクノロジープラットフォーム事業

産総研 微細構造解析プラットフォーム

令和3年度 第1回地域セミナー

& 文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ事業

産総研 マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)

令和3年度 第1回 セミナー

プログラム

13:00 - 13:15	開会挨拶・概要および趣旨説明	中村 健
	I. 先端ナノ計測施設 (ANCF) の紹介	
13:15 - 13:35	陽電子プローブマイクロアナライザー装置 (PPMA)	満汐 孝治
13:35 - 13:55	超伝導蛍光収量X線吸収微細構造分析装置 (SC-XAFS)	志岐 成友
13:55 - 14:15	超伝導蛍光X線検出器付走査型電子顕微鏡 (SC-SEM)	藤井 剛
14:15 - 14:35	極端紫外光光電子分光装置 (EUPS)	富江 敏尚
14:35 - 14:50	～休憩～	
14:50 - 15:10	可視-近赤外過渡吸収分光装置 (VITA)	細貝 拓也
15:10 - 15:30	リアル表面プローブ顕微鏡 (RSPM)	井藤 浩志
15:30 - 15:50	固体NMR装置 (SSNMR)	服部 峰之
15:50 - 16:00	ANCF利用方法のご案内	松林 信行
	II. ナノプロセッシング施設 (NPF) の紹介	
16:00 - 16:30	微細加工と産総研ナノプロセッシング施設 (NPF)	多田 哲也
16:30 - 16:35	閉会挨拶	多田 哲也
16:40 - 17:00	個別相談コーナー	

個別の相談時間を設けております。ご希望される方は参加申込の際にご記載ください。

